PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-006179

(43) Date of publication of application: 10.01.2003

(51)Int.CI.

G06F 15/78 GO6F 1/04

G06F 1/32

(21)Application number: 2001-184224

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

19.06.2001

(72)Inventor: ISHIBASHI KOICHIRO

IRIE NAOHIKO

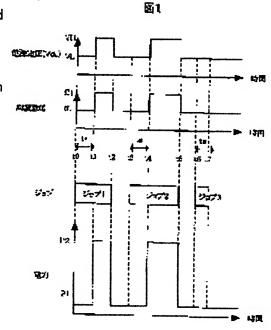
(54) SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD FOR CONTROLLING OPERATION MODE OF SEMICONDUCTOR DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To make compatible power reduction and high performance of a microprocessor, by realizing a versatile

frequency control system, without depending on an OS.

SOLUTION: A means which starts operation in a low frequency, when a job is executed and automatically makes the frequency high perform the job, when the job is executed continuously, after a predetermined time passes is provided.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

26.03.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2003-6179

(P2003-6179A)

(43)公開日 平成15年1月10日(2003.1.10)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	(43)公開日	平成15年1月10日(2003.1.10)
G06F	15/78 1/04 1/32	5 1 0 3 0 1	FI G06F 15/78 1/04 1/00	7-73-ド(参考) 510P 5B011 301C 5B062 332Z 5B079

(21)出願番号		審査請求	未請求 請求項の数12 OL (全 10 頁)	
(21)山殿番号	特願2001-184224(P2001-184224)	(71)出願人	000005108	
(22)出顧日	平成13年6月19日(2001.6.19)		株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地	
		(72)発明者	石楠 孝一郎	
		(72)発明者	東京都国分寺市東恋ケ籍一丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内	
			入江 直彦 東京都国分寺市東恋ケ程一丁目280番地	
			株式会社日立製作所中央研究所内 100075096	
			弁理士 作田 康夫	
4) [発明の名称]	NE YO LL ALL DAY		最終頁に続く	

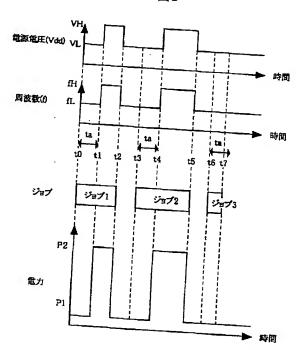
(54) 【発明の名称】 半導体装置および半導体装置の動作モード制御方法

(57)【要約】

【課題】OSに依存することなく、汎用性の高い周波数 制御方式を実現し、マイクロプロセッサの低電力化と高 性能化を両立させる。

[解決手段] ジョブが実行される場合には、低い周波数 で動作を開始し、あらかじめ決められた時間経過した後 にそのジョブの実行が継続していた場合には、自動的に 周波数を高くしてそのジョブを実行する手段を備える。





【特許請求の範囲】

【請求項1】複数の命令が連続的に実行されるジョブを 実行するプロセッサと、

上記プロセッサの動作モードを制御する制御部とを有

上記プロセッサが上記ジョブの実行を開始するにあたっ て、上記制御部は上記プロセッサの動作モードを第1モ ードに設定し、

上記プロセッサが上記ジョブの実行を開始した後、所定 の時間経過後に、上記制御部は上記ブロセッサの動作モ 10 上記制御回路は、上記プロセッサが上記プロセッサへの

上記第2モードにおいて上記プロセッサは、上記第1モ ードにおいて可能な動作速度よりも高速動作可能である 半導体装置。

【請求項2】請求項1において、

上記第1モードにおいて、上記プロセッサは第1の動作 周波数で上記ジョブを実行し、

上記第2モードにおいて、上記プロセッサは上記第1の 動作周波数よりも高い第2の動作周波数で上記ジョブを 実行する半導体装置。

【請求項3】請求項2において、

上記第1モードにおいて、上記プロセッサは第1の電源 電圧で上記ジョブを実行し、

上記第2モードにおいて、上記プロセッサは上記第1の 電源電圧よりも高い第2の電源電圧で上記ジョブを実行 する半導体装置。

【請求項4】請求項2において、

上記第1モードにおいて、上記プロセッサを構成するト **ランジスタの基板またはウェルに第1の基板電位を印加**

上記第2モードにおいて、上記トランジスタの基板また はウェルに上記第1の基板電位の絶対値よりもその絶対 値の小さい第2の基板電位を印加する半導体装置。

【請求項5】請求項1において、

上記制御部は、上記プロセッサの動作モードを制御する 制御回路と、上記所定の時間についての情報を記憶する 第1のレジスタとを備えた半導体装置。

【請求項6】請求項5において、

電源投入時またはシステムリセット時に、上記所定の時 間についての情報が外部の記憶装置から上記第1のレジ 40 スタに転送される半導体装置。

【請求項7】請求項5において、

上記プロセッサは、ポインタがアイドルアドレスを指す ことによって上記ジョブの実行を終了し、

上記制御部は上記アイドルアドレスを記憶する第2のレ ジスタと、上記第2のレジスタに記憶されたアイドルア ドレスと上記ポインタとを比較する比較器とを有し、

電源投入時またはシステムリセット時に、上記アイドル アドレスが外部の記憶装置から上記第2のレジスタに転 送され、

上記制御回路は、上記比較器が上記第2のレジスタに記 憶されたアイドルアドレスと上記ポインタとが不一致で あることを示す出力を受けて、上記プロセッサが上記ジ ョブの実行を開始したことを判定する半導体装置。

【請求項8】請求項5において、

上記プロセッサにクロック信号を供給するクロック信号 供給回路を備え、

上記プロセッサは上記プロセッサへの上記クロック信号

上記クロック信号の供給を開始させる制御信号を出力し たのに応じて、上記プロセッサが上記ジョブの実行を開 始したことを判定する半導体装置。

【請求項9】請求項1において、

上記プロセッサは第1のアプリケーションの処理に対応 する第1のジョブと、第2のアプリケーションの処理に 対応する第2のジョブとを実行し、

上記プロセッサが上記第1のジョブを実行する場合に は、上記第1のジョブの実行を開始した後、第1の時間 20 経過後に上記制御部は上記プロセッサの動作モードを上 記第1モードから上記第2モードに変更し、

上記プロセッサが上記第2のジョブを実行する場合に は、上記第2のジョブの実行を開始した後、上記第1の 時間と異なる第2の時間経過後に上記制御部は上記プロ セッサの動作モードを上記第 1 モードから上記第 2 モー ドに変更する半導体装置。

【請求項10】複数の命令が連続的に実行されるジョブ を実行するプロセッサを含む半導体装置の動作モード制 御方法であって、

30 電源投入もしくはシステムリセット時に上記半導体装置 のレジスタに時間情報を格納し、

第1の動作モードで上記ジョブの実行を開始し、

上記ジョブの実行の開始後、上記時間情報により指示さ れた時間経過後に上記第1の動作モードから上記第2の モードに変更する半導体装置の動作モード制御方法。

【請求項11】請求項10において、

上記時間情報は、外部の不揮発メモリまたは上記半導体 装置の内蔵する不揮発メモリから上記半導体装置に転送 される半導体装置の動作モード制御方法。

【請求項12】請求項10において、

上記プロセッサは第1のアプリケーションの処理に対応 する第1のジョブと、第2のアプリケーションの処理に 対応する第2のジョブとを実行し、

上記電源投入もしくは上記システムリセット時に上記半 導体装置のレジスタに上記第1のジョブについての第1 の時間情報を格納し、

上記電源投入もしくは上記システムリセット時に上記半 導体装置のレジスタに上記第2のジョブについての第1 の時間情報を格納し、

50 上記プロセッサが上記第1のジョブを実行時には、上記

第1のジョブの実行の開始後、上記第1の時間情報により指示された時間経過後に上記第1の動作モードから上記第2の動作モードに変更し

上記プロセッサが上記第2のジョブを実行時には、上記第2のジョブの実行の開始後、上記第2の時間情報により指示された時間経過後に上記第1の動作モードから上記第2の動作モードに変更する半導体装置の動作モード制御方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、マイクロプロセッ サとその制御方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、マイクロプロセッサの高速化は著しく、約1年で2倍の高速化が達成されている。一方で、高速化に伴う消費電力の増大の問題が顕在化してきた。特に、マイクロプロセッサを携帯機器システムに用いる場合において、消費電力の増大は電池寿命を短くする。携帯機器システムは電池寿命を延ばすことを最優先させるため、プロセッサが実行できる最大の周波数よりも周波数を落として動作させることによって、その消費電力を削減させる。しかしながら、この方式ではプロセッサは高度な情報処理が実行できない。

【0003】このような問題に対し、プロセッサが実行する負荷が小さいときには電源電圧と周波数とを下げてその消費電力を低減し、負荷が大きいときには電源電圧と周波数とを上げてその性能向上を図る方式がすでに提案されている。

【0004】とのような方式の従来例としては2000 アイイーイーイー、インターナショナル、ソリッド、ステート、サーキット、コンファランス、ダイジェスト、オブ、テクニカル、ペーパーズ(2000, IEEE Internatio nal Solid-State Circuits, Digest of Technical Paper s)292頁から293頁に示されている。この従来例では、プロセッサで実行するアプリケーションの要求する締め切りに合わせて周波数と電源電圧を制御する。必要な周波数を割り出すためにオペレーティングシステム(以後OSという)を用い、その必要な周波数を実行できる電源電圧を発生させるための回路と電源等からなるシステムを提案している。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】上記従来例では、最適な周波数を割り出すためにOSを用いているため、以下の問題が生じる。

- (1) OSはこの制御を行うために最適な周波数を割り 出すための計算が必要となる。OS自身はマイクロブロ セッサが走らせるため、マイクロブロセッサに制御のた めのオーバーヘッドが生じ、その消費電力が増大する。
- (2) との制御方式では、マイクロプロセッサとOSの 両方の協調動作が必要であるため、両者が同じ電源周波

数制御システムに対応していないと動作できない。しかしながら、実際には世の中にはすでにさまざまなOSとさまざまなマイクロプロセッサが存在しており、実際にさまざまな機器に使用されている。現実にこれらのOSとマイクロプロセッサにこの制御方式を広く適用するには、規格化等の問題が生じることが予想される。

【0006】そとで、本発明はOSに依存するととなく、汎用性の高い周波数制御方式を実現し、マイクロプロセッサの低電力化と高性能化を両立させる。

10 [0007]

【課題を解決するための手段】 このため、本発明は、以下の手段を用いる。

【0008】複数の命令が連続的に実行されるジョブを実行するプロセッサと、プロセッサの動作モードを制御する制御部とを有する半導体装置であって、プロセッサがジョブの実行を開始するにあたって、制御部はプロセッサの動作モードを第1モードに設定し、プロセッサがジョブの実行を開始した後、所定の時間経過後に、制御部は上記プロセッサの動作モードを第2モードに設定する。ここで、第2モードにおいてブロセッサは、第1モードにおいて可能な動作速度よりも高速動作可能とする。具体的には、第1モードよりも第2モードの動作周波数を高くするとともに電源電圧を高くする、第1モードよりも第2モードの動作周波数を高くするとともに電源電圧を高くするともに基板バイアスの絶対値を小さくする。

【0010】さらに、第1モードから第2モードに変更するべき所定の時間についての情報を外部のROMや内蔵の不揮発性メモリに格納し、電源投入時またはシステムリセット時に制御部のレジスタに転送することにより、上記所定の時間をプロセッサが処理すべきアプリケーションに適した時間に設定することができる。

[0011]

【発明の実施の形態】以下、本発明を実施例に基づき説 40 明する。

【0012】図1は本発明の第1の実施例である電源電圧及び周波数の双方を制御する例を示す波形図である。 この例では、プロセッサはジョブ1、ジョブ3、ジョブ3を実行する。ここでジョブとはプロセッサで実行される実質的に連続した命令列である。

【0013】ジョブ1は時刻t0に実行を開始される。 このとき、プロセッサは低い動作周波数flと低い電源電 圧VLで実行を開始する。その後、ある一定の時間taが 経過した時刻t1でプロセッサは時間taの経過を検知 して電源電圧と周波数を変化させる。時刻t1以降で は、プロセッサは高い動作周波数fHと高い電源電圧VHでジョブ1を実行する。最後に時刻 t 2 τ 2

表されることがよく知られている。 【0015】一例として、VH= 2 VL、fH= 2 flなる関係 が成り立つとする。

【0016】 この場合、動作周波数fL、電源電圧VLで動作する場合の消費電力PIは、PI ∞ fL \times VL 2 となり、動作周波数fH、電源電圧VHで動作する場合の消費電力PIは、P2 ∞ fH \times VH 2 = 2 fL \times (2 VL) 2 = 8 P1 となる。このように、P1 はP2 の1 /8 の電力である。電源電圧を下げずに単に周波数のみを下げる方式では電力は周波数に比例した分しか下がらない(この例では1 /2)ので、電源と周波数を同時に制御する方式は効果的である。この電源電圧と周波数とを制御する制御方式は、消費電力P1 の時間が長いほど平均的な消費電力を下げることができる。ここで、電力P1 のモードを低電力モード、電力P2 のモードを高速モードと定義する。

【0017】本制御方式では、あらかじめ決められた時間はを設定して、低電力動作と高速動作とを切り分ける。ジョブを実行し始めたときには低電力モードになっている。比較的負荷の軽いジョブは低電力モード下で短時間に実行を完了してしまうので、小さい消費電力で実行が完了する。一方、負荷の重いジョブの場合は低電力モードの期間(時間は)ではジョブが終了しない。ことで、一定の時間はに達すると自動的に高速モードに移行する。これにより、負荷が重い場合には高速の周波数で動作させることができる。また、ジョブを連続してとぎれなく実行させる場合も考えられるが、このような場合はそもそもプロセッサの能力を最大に使おうとする場合であって、高速モードが維持されたままでよい。

[0018] 時間taの情報は半導体集積回路内のレジスタ等に蓄えておけばよい。集積回路内のハードウエアは時間taの経過を監視して、低電力モードから高速モードに自動的に移行させることができる。したがって、簡便な方法により、マイクロプロセッサの低電力化と高性能化を両立させることができる。図2にかかるハードウエアの構成例を示す。

【0019】半導体集積回路20は、ソフトウエアを実 行するためのプロセッサ (CPU) 25と、プロセッサ の動作モードを制御するための制御部26、クロック供 給回路(クロック供給回路をPLLで代表させ、以下、 PLLと表記する)23、電源回路24を有している。 さらに、制御部26は、時間taの情報を保持するtaレジ スタ21と、PLL23及び電源回路24を制御する制 御回路22とを有している。制御回路22はジョブの実 行状態を監視し、ジョブが開始された場合にはPLL2 3と電源回路24を制御してプロセッサの動作周波数 f をfl、電源電圧VddをVLにする。さらに、制御回路2 2は、taレジスタ21に保持された時間taとジョブの実 行時間とを比較し、ジョブの実行時間がtaに達するとP LL23と電源回路24を制御して周波数と電源電圧を それぞれfHとVHにする。また、ジョブが終了したら周波 数と電源電圧をflとVLにもどす。

【0020】なお、電源回路24は必ずしも半導体集積回路内になくてもよく、出力電圧を制御できることの可能な電源素子を用いてもよい。図3にハードウェアの別の構成例を示す。この例では、システムのハードウェア構成をより詳細に示している。1は半導体集積回路装置、2は電源回路、3はブートROMである。

【0021】システムの制御方式は図2に示した例と同 様である。との例では、電源回路2が半導体集積回路装 置1とは別の回路に存在することが特徴である。半導体 集積回路装置1の制御回路4は電源回路2に制御信号を 送り、電源回路2が発生する電源電圧Vddを制御す る。また、との例では、ブートROM3と半導体集積回 路装置1が接続されており、ブートROM3はシステム を立ち上げたときに必要な情報を半導体集積回路装置 1 に取り込む働きをしている。ブートROM3に時間taの 情報を記憶しておき、システムの電源投入時またはシス テムリセット時にレジスタ5に入力すればいい。なお、 時間taの情報としては、時間情報でもよく、クロック数 でもよい。前者の場合はタイマー6で計測し、後者の場 合は図示しないカウンタで計測すればよい。このように 構成することにより、その後OSを半導体集積回路装置 1のメモリ等にインストールする場合でもOSに依存し ないで、本発明の動作を実行することができる。

【0022】CCで、ブートROMは一般的にはEEPROM等の不揮発メモリが使われる場合が多いが、不揮発な記憶媒体であればなんでもよく、フラッシュメモリ、電池バックアップのRAM、フロッピィディスク、ハードディスク等でも、システム立ち上げ時に自動的に内容が読み込まれるようになっていればよい。また、図3の例ではブートROMは半導体集積回路装置1の外部にあるが、半導体集積回路装置1上に形成されたフラッシュメモリのような不揮発メモリや電池でバックアップされたRAMに同じ機能をもたせてもよい。

【0023】図4は本発明の別の動作波形を示した図で

る。

ある。

【0024】本発明では、ジョブ単位で電源と周波数の 制御を行っている。とこで、マイクロプロセッサがOS の実行も行う場合には、ジョブの内容には、アプリケー ションを実行するタスクとその前後に実行されるOSの 実行とが含まれる。すなわち、図4にジョブ1に関して 図示するように、ジョブ1では、プロセッサはまずOS を実行し、次にOSの命令によりアプリケーションのタ スクが実行される。アプリケーションのタスクが終了す ると、制御がOSに戻されるので、OSが実行される。 この後、実行すべきジョブがない場合にはOSの働きに より、プロセッサはアイドル状態になる。アイドル状態 とはプロセッサのポインタが特定のメモリの番地をアク セスしつづけている状態である。ととから復帰するには 割り込みが必要である。

【0025】図5は、図4に示した動作波形をOSの働 きなしに実現するシステムのハードウェア構成を示した 図である。

【0026】図5のハードウエア構成では、図3のハー ルレジスタ9と比較器10が新たに挿入されている。

【0027】本実施例の動作は以下のようである。シス テム立ち上げ時にブートROM3からアイドルレジスタ 9とプロセッサ8とにアイドルアドレスが読み込まれ る。また、taレジスタ5には時間taの値が読み込まれ る。プロセッサ8は、時刻toにまず、ジョブ1の実行を 開始する。このとき、プロセッサ8は、低い動作周波数 flと低い電源電圧vlでジョブlを実行する。ジョブlに はOSの実行、タスク1の実行、さらにOSの実行が含 まれる。ただし、ハードウエアはそれらを区別すること 30 はできない。ジョブ1の開始後、制御回路4はタイマー 6 によりジョブの経過時間を測定しはじめる。一定の時 間taが経過した時刻t1で制御回路4は電源電圧Vddと クロック周波数 f とを変化させ、プロセッサ8は高い動 作周波数fHと高い電源電圧VHでジョブlを実行する。最 後に時刻t2でジョブ 1 の実行が終了すると、OSはアイ ドル状態を指定してアイドル状態に入る。このとき、O SはあらかじめブートROM3から入力されたアイドル アドレスにポインタをセットすることによって、アイド スタに格納されたアドレスとポインタが指定するアドレ スとが一致したことを判定することにより、アイドル状 態に入ったことを認識する。一致判定を受けて、制御回 路4は周波数fと電源電圧Vddを周波数flと電源電圧 VLにそれぞれ落とし、半導体集積回路装置は電力削減モ ードに入る。次のジョブ(ジョブ2)が開始されるとき には、ポインタがアイドル状態とは異なるアドレスを指 すのでこれを比較回路10で検知し、制御回路4はジョ ブの実行時間を測定し始める。ジョブ2終了、ジョブ3 の開始と終了も同様な方法で判定することが可能であ

【0028】とのように構成することで、OSに依存せ ずにアイドル状態を認識して、本発明の低電力動作を実 行することが可能になる。

【0029】図6は本発明のさらに別の動作波形を示し た図である。この例はジョブが終了した後にスリープ状 態に入る場合を示したものである。スリーブ状態はブロ セッサ8がPLLを停止して割り込み待ち状態に入るこ とである。スリープ状態はクロックが止まっているので 10 その間に消費電力を消費せず、図の電力のグラフで示す ように、アイドル状態を利用するよりも全体の電力を低 減するととが可能になる。

【0030】図7は、図6に示した動作波形を08の働 きなしに実現するシステムのハードウエア構成を示した 図である。

【0031】図7のハードウエア構成は、図5のハード ウエア構成とほぼ同様であるが、プロセッサ8が発生す るPLL7のon/off信号を制御回路にも入力される。こ の信号により、スリーブ状態であるかどうかを認識する ドウエア構成に加えて半導体集積回路装置の中にアイド 20 ことが可能である。したがって、制御回路4はPLL7 がオンになったときにジョブが開始されたと認識し、一 定の時間taが経過した時点で、電源電圧と周波数を増加 させるように電源回路2とPLL7を制御することがで きる。なお、スリーブ状態において、低消費電力化の効 果は少なくなるが通常状態への復帰を速くできるよう に、PLL7を停止させることなく待機時にクロックの 供給のみを止めるようにしてもよい。その制御信号を用 いて同様の構成とすることが可能であり、これは以下に 示す例でも同様である。

【0032】図8は、半導体集積回路装置の各回路の動 作の性質を鑑みて、本発明の波形をより詳細に示した図 である。図8に示すように、1つのジョブはPLLのセ ットリング時間、OSの実行、低周波数fLでのタスクの 実行、低周波数flでのタスク実行中の電源電圧の変更、 高周波数fHでのタスクの実行、OSの実行からなってい る。

【0033】プロセッサがスリープの時には電源電圧は VLでかつPLLは停止している。割り込みにより、この 状態から抜け出そうとするときには、まずPLLを動作 ル状態になる。したがって、制御回路4はアイドルレジ 40 させようとする。図7のハードウエアではPLLの制御 信号を制御回路が受け取るので、割り込みが発生した時 からカウンタによりジョブの実行時間を測定し始める。 しかしPLLは通常いきなり動作が安定するわけではな く、通常数10マイクロセカンドほどのセットリング時 間を必要とする。セットリング時間の間に周波数はfLに セットされる。セットリング時間経過後、まずOSがfL で実行される。その後、OSによって発行されたタスク が実行される。当初タスクは周波数flで実行されるが、 一定の時間taが経過してもジョブが続いている場合に

50 は、制御回路4からの信号により、まず電源電圧をVLか

らVHに移行させる。電源電圧がVHに移行して安定したら 次に動作周波数をflからflに移行させる。このようにす れば、プロセッサが、低い電源電圧VLを供給される一方 で高い周波数fHで駆動されることによって生じる誤動作 を防止することが可能になる。タスクが終了すると、〇 Sが周波数flのまま動作し、OSの指令によりスリープ 状態に移行する。

【0034】とのように電源電圧と周波数とを制御する ことにより、半導体集積回路装置内の各回路の特性に応 じて、本発明を誤動作なしに実行することが可能にな る。

【0035】図9は本発明のさらに別の動作波形を示し た図である。周波数がfl.,fM,fHの3種類、電源電圧がそ れぞれの周波数に対応してVL,VM,VHの3種類になったと きの波形図である。このように、本発明の方式は、電源 と周波数がそれぞれ2種類には限定されない。との場 合、あらかじめ周波数fL、電源電圧VLで動作する期間で あるtaと、周波数fL及びfM、電源電圧VL及びVMで動作す る期間であるtbの2種類の時間を設定しておく。本波形 図に示すように、ジョブ1は時間t0において周波数flと 20 電源電圧VLで開始される。その後時間taを経過してもジ ョブ1が終了しないので、周波数fMと電源電圧VMに変え て動作を続け、その周波数と電源電圧で動作を終了す る。次のジョブ2は時間t3において、ジョブIと同様、 周波数flと電源電圧VLで開始する。その後時間taを経過 してもジョブが終了しないので、周波数fMと電源電圧VM に変えて動作を続ける。あらかじめ決めておいた時間tb を経過しても終了しないので、周波数fHと電源電圧VHで 実行を続け、ジョブ2を終了する。とのように、電源電 圧と周波数の種類を増やし、きめ細かな制御が可能であ 30 形を示したものである。 る。また、電源電圧を2種類、周波数を3種類、という ように電源電圧と周波数が1対1に対応している必要も ない。ただし、図8に関連して述べたように、供給され ている電源電圧で可能な動作速度以上に高速な周波数を 供給することのないようにモード(電源電圧と周波数と の組み合わせ)を設定する必要はある。

【0036】図10は本発明を特定のアプリケーション の実行に用いた場合の動作波形を示した図であり、本発 明の効果を具体的に説明するための実施例である。

【0037】近年、携帯電話等の携帯機器においては、 動画像のデコード、エンコードが行われるようになって きた。動画像のデコード、エンコードをマイクロプロセ ッサで行う場合の特徴としては、そのジョブが周期的に 行われることと、ほとんどのジョブは軽いジョブなのに 対し、たまに非常に大きな計算量を必要とするジョブが 存在することである。

【0038】たとえば、30フレーム/秒のMPEGデ ータのデコードの場合、そのジョブの実行の周期は33 msになる。MPEGのデータ圧縮方式において、第一

10 これをデコードするにはかなりの計算量を要する。— 方、第二フレーム以降、しばらくの間はフレーム画像間 に連続性が存在し、前のフレームとの差分だけを計算す ればいいので、計算量は比較的少ない。本実施例ではこ の様子を図示している。

【0039】第一フレームをジョブ1で処理する。最 初、周波数fl、電源電圧VLで処理が開始されるが、ジョ ブ1は計算量が大きいので、時間taが経過すると周波数 fH、電源電圧VHに変更して処理を継続し、処理を終了す 10 る。ととで、周波数fLは周波数fHの1/2とし、時間ta を周期T(33ms)の1/2である17.5msとす る。時間taまでの周波数はfH/2、時間ta~時間Tの周 波数はfHとなるので、周期Tでの平均の周波数は3fH/ 4となる。したがって、本方式によれば、周波数fhがマ イクロプロセッサの達成しうる最大の周波数と仮定する と、平均してその75%の周波数で動作したのと同じに なる。

【0040】一方、第二フレーム、第三フレーム、第四 フレームの計算をそれぞれジョブ2、ジョブ3、ジョブ 4とすると、それぞれの計算量は少ないので、それぞれ 時間ta以内に計算を終えるととができる。したがって、 第二フレーム以降の計算は周波数flと電源電圧VLを維持 できる。との間の電力は最大電力の1/8(12.5 %)に押さえることができる。このように、本発明によ れば低電力モード時の電力は、最大時の12.5%に押 さえながら、マイクロブロセッサが最大に発揮しうる性 能の75%を達成することが可能である。

【0041】図11はマルチタスクOSを使って複数の アプリケーションが同時にCPU上を走る場合の動作波

【0042】マルチタスクOSの場合は、アプリケーシ ョンはそれぞれジョブに分割されて、プロセッサにより 実行される。各ジョブの計算量はアブリケーションの性 質によるところが大きい。たとえば、アプリケーション がそれぞれ圧縮された動画像のデコード、圧縮された音 声のデコードであった場合、動画像のデコードの方がよ り大きな計算量を必要とするので分解されたジョブの長 さが長くなることが予想される。一方で、動画像のデコ ードはジョブ毎のばらつきの幅が大きい。このような場 40 合、動画像のアプリケーションには周波数と電源電圧を 変えるまでの設定時間を比較的長くしておけば、設定時 間に達する前にたいていのジョブは終了して低電力化に 貢献できる。

【0043】図11の例では、ジョブ1とジョブ3はア プリケーションAに対するジョブであり、ジョブ2とジ ョブ4はアプリケーションBに対するジョブである。と の時、アプリケーションAのジョブ1に対してはより短 い設定時間tAを適用し、アプリケーションBのジョブに 対しては、より長い設定時間tBを適用する。とのよう フレームは画面全体が圧縮された情報になっているので 50 に、マルチタスクの場合にはアプリケーションの性質に

応じた設計時間を設定することにより、効果的に低消費 電力化することができる。この場合には、taレジスタ (図2、図3、図5、図7)には設定時間tAの情報と設 定時間tBの情報がそれぞれ必要になる。

【0044】図12は本発明の第2の実施例として電源 電圧を一定として、周波数と同時に基板バイアスを制御 した場合の波形図である。

【0045】図12に示す例では、ジョブの開始時には プロセッサに対して低い周波数flと深い基板バイアスを 供給する。その後、時間taが経過した後は、高い周波数 10 fllと浅い基板バイアスを供給する。深い基板バイアスと しては、プロセッサを構成するNMOSトランジスタの 基板またはウェルにVbbNV、PMOSトランジスタの基 板またはウェルにVbbPVを印加する。浅い基板バイアス としては、深い基板バイアスとして印加した基板電位の 絶対値よりも小さい絶対値の基板電位を印加する。例え ば、NMOSトランジスタの基板またはウェルには0 V、PMOSトランジスタの基板またはウェルに電源電 位(Vdd)を印加する。

[0046]深い基板バイアスを印加した場合には、し 20 の別の例を示す波形図である。 きい値電圧が上昇して動作周波数が下がるがリーク電流 が減るので電力が低減される。一方、浅い基板バイアス を印加した場合はしきい値電圧が下がって動作周波数が 上昇するがリーク電流が増えて電力が増加する。との動 作速度と消費電力との関係は周波数と電源電圧のとを制 御した場合と同様である。したがって、図12の制御例 によってもOSに依存せずに汎用性の高い周波数制御方 式を実現し、マイクロプロセッサの低電力化と高性能化 を両立させることが可能になる。

【0047】なお、この第2の実施例についても図2、 図3、図5、図7に示したようなハードウェア構成によ り実現可能である。すなわち、電源回路に代えて基板バ イアス発生回路を設け、図12に示すような基板バイア スを発生させるようにすればよい。

【0048】さらに、第1の実施例として電源電圧と周 波数を制御する例を示したが、周波数のみの制御も可能 である。低消費電力の効果は第1の実施例に比べて小さ*

12 *くなるが、簡易に構成ができる。との場合には、図2、 図3、図5、図7に示したようなハードウェア構成から 電源回路への制御を除いた形で実現することができる。 [0049]

【発明の効果】本発明によれば、OSに依存せずに汎用 性の高い周波数制御方式を実現し、マイクロブロセッサ の低電力化と髙性能化を両立させることが可能になる。 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例である電源-周波数制御 の例を示す波形図である。

【図2】本発明を実施するためのハードウエアの構成例 を示す図である。

【図3】本発明を実施するためのハードウエアの別の構 成例を示す図である。

【図4】本発明の第1の実施例である電源-周波数制御 の別の例を示す波形図である。

【図5】本発明を実施するためのハードウエアの別の構 成例を示す図である。

【図6】本発明の第1の実施例である電源-周波数制御

【図7】本発明を実施するためのハードウエアの別の構 成例を示す図である。

【図8】本発明の第1の実施例である電源-周波数制御 の波形図を詳細に示した図である。

【図9】本発明の第1の実施例である電源-周波数制御 の別の例を示す波形図である。

【図10】本発明を特定のアプリケーションの実行に用 いた場合の波形図である。

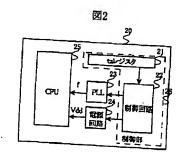
【図11】マルチタスクOSにより複数のアプリケーシ 30 ョンが同時にCPU上を走る場合の波形図である。

【図12】本発明の第2の実施例である基板バイアス-周波数制御の例を示す波形図である。

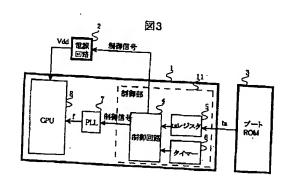
【符号の説明】

1:半導体集積回路装置、2:電源回路、3:ブートR OM、4:制御回路、5:レジスタ、6:タイマー、 7:クロック供給回路、8:プロセッサ、9:アイドル レジスタ、10:比較器、11:制御部。

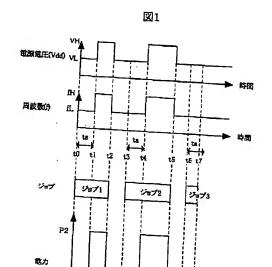
【図2】



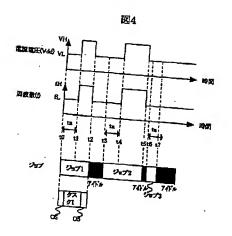
【図3】



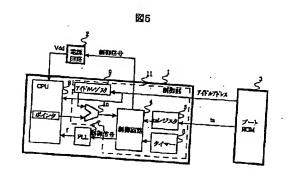
【図1】



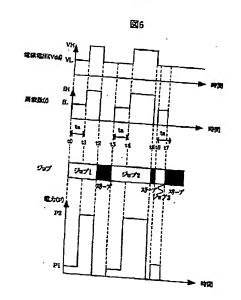
【図4】



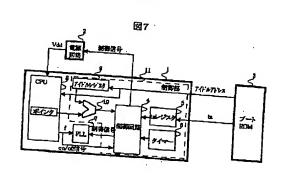
【図5】



【図6】



[図7]

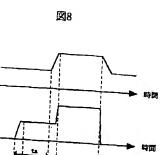


[図8]

電圧変更時間

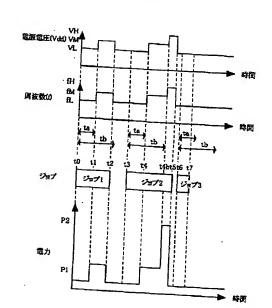
電面配圧(Vdd)

用放款(D ft



【図9】

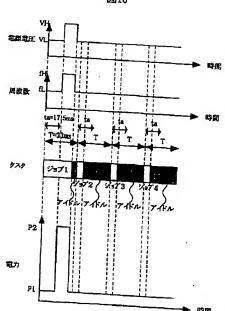
図9



【図10】

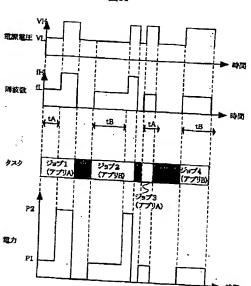
PLL セットリング 時間

図10

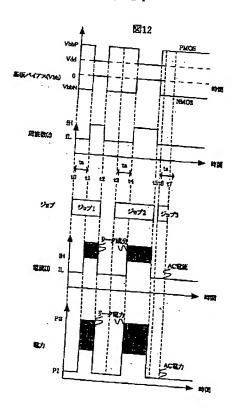


【図11】

図11



【図12】



フロントページの続き

Fターム(参考) 58011 DC06 EA08 LL02 LL13 58062 AA03 AA05 CG01 HH02 HH06 58079 AA07 BA01 BB01 DD13